

APPIE産学官連携フェア2015

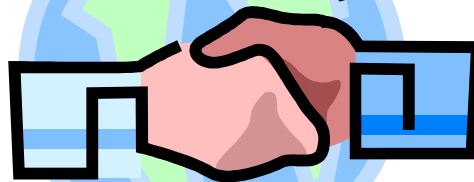
同時開催・粉体工業展大阪2015

産

シーズをお探しの方
現在抱えている問題を解決できる技術をお探しの方
提携先や共同研究先をお探しの方

参加者募集!

先着150名



MATCHING

無機材料・セラミックス

鉄鋼・金属・鋳業・セメント

化学・ゴム・プラスチック・紙・パルプ

機械・電気・電池・エレクトロニクス

来場対象

医薬品・健康食品・化粧品

エンジニアリング・建設

環境・エネルギー

学官

52件のシーズ フラッシュプレゼン!!
ポスターセッション
個別相談

2015年 10月15日(木) 9:30~15:00

会場

インテックス大阪 センタービル 国際会議ホール及び会議室

一般社団法人

日本粉体工業技術協会
産学技術交流推進部門



<http://www.appie.or.jp/>

産学官の出会いの場 参加募集案内

シーズとニーズのマッチング—粉の技術—

日本粉体工業技術協会（APPIE）では、大学等の研究者側から提供された粉にかかわるシーズを一堂に集め、企業と学官研究者の方々との出会いの場を設けました。是非、大学・公的研究機関の技術を貴社の更なる飛躍のために活用するために、奮ってご参加下さい。

発表件数 52 件

（シーズテーマ、発表機関、研究者名は添付の発表プログラムを参照下さい。
但し都合により当日、変更させて頂く場合があります）

スケジュール

A会場 (国際会議ホール)	9:30~12:00 フラッシュプレゼンテーション (1件5分×26件) ポスターNo.1~26		13:40~15:00 個別相談	
B会場 (会議室C・D)	9:30~12:00 フラッシュプレゼンテーション (1件5分×26件) ポスターNo.27~52		13:40~14:00 個別相談1 14:00~14:20 個別相談2 14:20~14:40 個別相談3 14:40~15:00 個別相談4	
国際会議ホール		12:10~13:30 開会挨拶 ランチョンパーティ (交流会)		
		12:30~13:00 ポスターセッション (奇数)	13:00~13:30 ポスターセッション (偶数)	
関連イベント	粉体工業展大阪2015 (10:00~17:00) インテックス大阪 (4・5号館)		5号館主催者コーナーに ⇒	16:00~17:00 名利交換会 (参加無料)

本フェアは、2会場です。2会場は自由に行き来できます。
当日の参加者に資料集「シーズ集」を頒布します。

参加費

事前申込

日本粉体工業技術協会会員：3,000円
粉体工業展大阪2015出展企業：3,000円
その他：5,000円

(資料代、交流会参加費、消費税を含む)

※締切後のお申込みは一律5,000円 (資料代、交流会参加費、消費税を含む)

申込方法

事前申込制です。

APPIE 産学官連携フェア 2015 ホームページから直接お申込み下さい。

(<http://www.powtex.com/appie/>)

個別相談 予約

参加申込後、個別相談コーナーの事前予約ができます。
空席があれば、当日予約も可能です。

お支払方法

参加費のお支払は当日現金にてお願いいたします。(請求書を送付いたします)
また、当日お支払の際に領収書を発行いたします。(銀行振込でのお支払も可能です)
銀行振込の際は、必ず請求書に記載の指定日までをお願いいたします。
振込手数料はご負担頂くようお願いいたします。
銀行振込の際は、領収証は通常、発行を省略させて頂いております。
領収証をご希望の方はご送金手続き完了後にお申し出下さい。(ご入金確認後の発行となります)
お申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。

定員

150名(先着順)

申込締切日

平成27年9月30日(水)締め切り(または定員になり次第締め切ります)

開催会場

インテックス大阪 センタービル 国際会議ホール及び会議室

中ふ頭駅より 徒歩5分。

APPIE産学官連携フェア2015

10月15日(木)

インテックス大阪 センタービル
国際会議ホール及び会議室



- 梅田・本町・心斎橋・なんば方面から、地下鉄中央線「本町」から、コスモスクエア経由で約18分
- 新大阪駅方面からは、地下鉄御堂筋線「本町」で地下鉄中央線に乗換え、コスモスクエア経由で約40分
- 関西国際空港からは、リムジンバスで約50分(ハイアット・リージェンシー下車)
- 大阪国際空港からは、大阪モノレール経由、地下鉄御堂筋線「本町」で地下鉄中央線に乗換え、コスモスクエア経由で約60分



今年で5回目を迎える APPIE 産学官連携フェア 過去4回の開催時のシーズが マッチングを経て 花開きつつあります



フラッシュプレゼンテーション

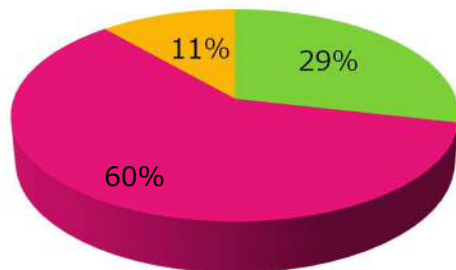


ポスターセッション



ランチョンパーティ (交流会)

Q.発表されたシーズに対する感想
(APPIE 産学官 2013 参加者当日アンケートより)



- 大変参考になったシーズがあった。
- まあまあ参考になったシーズがあった。
- あまり参考にならなかった。
- 全く参考にならなかった。

主 催：一般社団法人日本粉体工業技術協会 産学技術交流推進部門
 後 援：経済産業省近畿経済産業局、大阪府、大阪市、大阪商工会議所
 協 賛：粉体工学会、公益社団法人日本化学会 コロイドおよび界面化学部会、公益社団法人化学工学会 粒子・流体
 プロセス部会及び材料・界面部会、日本エアロゾル学会
 事 務 局：株式会社シー・エヌ・ティ